This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



j		E	先		樕	主	别	•			出願番号
フ	5	ン	7	溷	19	71 年	1	月	성	B	7100274
 				围		华		月		日:	
				围	•••	年		月		日.	
				国		年.		月		13	
								40			

優先橋主張 月 5 日

特许厅 1. 発明の名称

2. 発 明 者

住 所

ベルュー 。プラッセルは、リユ・レイモンド、

氏 名

3. 特許出顧人

住所

ベルムー・、プラツセル川。ルウ・ブリンス。

TNANK. 33 1.

夕 称

ソルヴエイ・アンド・コムパニイ

アンリィ・デルロル

翔 籍

4. 代 理 人 住 所 〒105 東京都港区西新橋1丁目2番9号

三井物産館内 電話 (591) 0261番

(2400) 氏名

五英 (東

外 5 名

特許庁 47. 1. 5

MAN WEN

60

1.発明の名称

ブラスチックを太陽輻射顔による光劣化から 保持する方法

る特許剤求の範囲

保険されるべき物品の表面に蒸気状の電外側限 収削を含有する常勝気を作用させることを時数と するブラステックを太陽輻射線による光劣化から 保持する方法。

ま発明の詳細な説明

本発明はブラスチック動品を太保護対抗による 光劣化から保護する方法に関する。

短波長の太陽昭州神が戸外の便甲にかいて塩化 ピニルホモポリマーおよび共育会体。アクリロニ リループタジエンースチレン共首合体、ポリオ レフイン、ポリカーポネート、ポリステレンなど のどときブラスチックは多かれ少かれ急激な光劣 化を生ずることは関処である。との光劣化は世境 的性質等に耐衝撃性の低下および時々解光せられ る物品の脱色と不透明化を放配する。

② 特願昭 47-40

① 特開昭 47-13678

43 公開昭47.(1972) 7.17 (全 5 頁)

審査請求 無

(19) 日本国特許庁

⑩ 公開特許公報

庁内整理番号

52日本分類

6677 47

マナは) Kノノノ

従つて樹脂中にその加工時に常外製象収割を配 合することが複楽せられてかり、最も剛知のポ外 報 吸 収 剤 はペンソフェノン およびペンソトリアソ ール務導体である。更にとの処理は耐渡境中に関 化防止剤およびフリーラジカルの形似を岨止する 製品も配分することにより没要され得る。

さられ、観光せられる物品の報節層は多針の有 客な幅可都を敬収するので、ブラスチックの劣化 を促進する太陽輻射術の復行は非常に弱いてとが 聞められた。

常外部吸収剤が筋筋であることおよび光分化が 媒光される物品の表面で起るととを考慮して、樹 循環中に繋外継吸収割の意味のたい分板より保護 せらるべき物品の表面層にかいて求外線吸収剤を 使くする方法を行うととが試みられている。

との必要性を強すのに非常に適当な方法は保険 されるべき物品を報外職職収削を含有するワニス て保護することからなる。しかしながら、との方 **缶は保護せられるべき材料の性質に応じて様々の** ワニスを製造することを必要とし接着の間増を生

する。一般に、ある時間の機満後にワニスは保護 せられた材料から創産する傾向があることが認め られている。

他の例知の方法によれば、紫外線吸収到は保護せられるべき物品の設備に物品を構成する時間に対し影視作用を有する専制中の建吸収割の含葉に浸慮するかまたは遊路被から影響する技術により消用される。

更に、との方法は比較的精巧に作られた輸邦を 有する細品の処理に対しては行い得ない。

少くとも、規則的で比較的構い物材を得るため には皮膚がまたは無当新の媒外が吸収到を使用す ることが必要であるがこの社会欠点は即述した方 法におけるものと回様である。

本条明者らけていた本場場的版化よる光劣化からプラスチックや品の港面を促せしかつ前週の久点を示さない所規な方法を完成した。

本際調の方法は何らは例を使用しないことを可能でしかつ完成物品あるいは半完成物品にその形状に関係をく容易に適用し得る。

順化、本発明の方法は処理された物品の形状を 変形し、あるいはその構成材料を劣化させること のある意大な無処理を必要としない。

また本紙明者らけ本法け処理された物品の機械 的経貨に影響を与えずかつ比較的選時間で業外機 吸収剤の重要な被機を得ることを可能にすること を認めた。

少くとも、保護された材料の表面層中の紫外線。

を低下させる。

これらの欠点を避けるために、 観視のととろ放体の形の常外叫吸収剤の熱的拡散を保障されるべき物品の設備所に改接に生じさせることが提展された。

この目的のために根外線吸収制を保護されるべき物品に被導しこれを実外線吸収剤の管轄とその相談の物品の影型構への拡散を住じさせるために加熱する。

しかしながら、本質明者らは横づの方法もなお 若干の欠点を示すことを収めた。

したがつて、材料中にな外形吸収剤の拡散を連 いするに必要とする無処的は、ある場合には処理 される哪品の項収明値をお化させる。

かた、この明神け比較的迷くかつ肌作される物品の表面の仕上りを変える。この方法で明明された物品の共和の機械はより小立な声前的魔獣の存在が明らかにされ、この復習は以後の非常に多くの境が発生の機械となりかつそれにより処理される動品の意識はを探大する。

吸収剤の分布は本発明の方法により最適状態に避 することができ、従つて同一単時の抗暑した常外 吸吸収別について、前述の税知の方法より効果的 な保持を与え得る。

太陽期野野による光劣化からブラスチック物品を保護することに関する本発明の方法においては、 保護されるべき物品の参順は無気状態の紫外形吸 収削を含有する本脚型の作用に供せられる。

選択状態の解外機吸取剤を含有する界間気は例 えば処理者物に便用する信外部吸収剤の性質に応 じて100乃至260℃の範囲の製度で加熱され た端外部吸収剤の放発により形数された蒸気を導 入することにより得られる。

理論的な処理の頻榜は実外級吸収剤の指相と概 気用との間の平衡を保ちそれにより異外級吸収剤 の感気で限制した処理者域で操作するととにある。

しかしながら、処理限度における報外観吸収剤の無気圧は余りに低く工業的な設備に適合し得る時間内に電外機吸収剤の所顧の特徴を与えることができない。ことでまた本発明者らは材料の表面

8

がに通用される無外線吸収剤の機率は処理帯域内の無外線吸収剤の超気圧の調補的な海数であるととを認めた。從つて処理帯域への兼容により次散された遊気の強制的環境を生せしめ場外線吸収剤の蒸気を含有する過能和雰囲気中で操作することが可能である。

光劣化に対して処理されるべき吻品けその形状または寸法により連続的にまたは不準続的に処理帯破に導入されかつ取り出され、勿治処理等がからの対外形吸取制の逃性を避けかつ少くとも最少に被小させるため手段が腐じられる。

本発明者らけ紫外級吸収到被残の処理時間は処理されるべき物品の個度がより高いときにはより短いことを認めた。従つて処理されるべき物品をその形状や機械的性質を変える推復以上に上昇させないで予察するととが好ましい。

更に、本葉明省らは動品の予熱温度は処理符級の無償より高くあるべきでなくもしそりでないならば処理されるべき物品中に関外製取収削が役置する保さが所収の保管を終えることを認めた。

以下に本発明の実施例を示すが本発明はとれたより限定されるものではない。

实 州 侧 3

ポリな化ビニルシートをも分前2ーヒドロキシーもーメトキシベンソフェノンの基準で適相された専門気の作用に供する。ペシートは66℃で予察する。

施和求照教は6 6 CVI自動温速源館された階間された機能がは4 2 0 5 CVIが扱き力を育外経験収割の教育により放散された恐気を導入することにより得られる。

この処理時間を経過した後、シートは平方米あたりましょの実外機関収割で被判され、この被復はシート表面全体および表面層内に安定かつ均一に分布しておりその様さは 6 乃至 8 ミクロンである。

かくして処理されたシートは長期間戸外で使用 されたとき光劣化に対し優秀な選挙性を示す。

観測されたシートの根据的性質に対するとの処理の影響を示すため、衝撃・引張被奪の試験を

一般化処理されるべき物品を 8 0 乃至 1 2 0 C で予熱することが好ましいと思われる。

本発明により処理された物品上の現出された断断で行われた試験は紫外線吸収剤の複数が均一に分布しているととを示しかつ普種は材料の表面層に集中しており被論の厚さは設層の厚さに沿つた紫外線吸収剤の適度の若干の変化により数ミクロン乃差数十ミクロンの範囲で変り相るととを示した。

本発明の方法は塩化ビニルホモボリマーおよび 共事合体、アクリロニトリループをジエンおよび ノまたはスチレン共事合体、ポリステレン、ポリ カーポネート、ポリオレフインなどのごとき多く の困難から製造された動品に対し適する。この例 は例示的に共げたものでありこれに限定されるも のではない。

可様に非常に多くの素外製吸収剤を使用すると とができる。しかしながらその中でペンゾフェノ ンシよびペンゾトリアゾール酵母体が好ましいも のである。

DIR 83648 スタンダード(銀みを付けない試験行)により行つた。簡繁一引張を383 m/secの連股で処理的かよび処理後に切り取られたシート試料に適用した。衝撃一引張強度は未処理シートについて683 km/cm²、処理シートについては872 km m/cm²に行しいことを慰めた。従つて本発明による繋外額吸収制処理は処理された物品の機能的作事を変えないものと認められ、これは移制の使用を必要とする処理では得られないことである。

祭 振 441 2

不理明方灰色のボリ塩化ビニルシートを実施例 1のごとく処理した。

種々の武士条件は次の満りである。

- 2-ヒヤロキシー4ーメトキシベング 202ピ フエノンの俗の臨境

一個出した仏像帯域の影響

0 B C

ーシートの予れが皮

6 5 C

一维弹饰侧

8 // Mi

との観世闘州の始護侯シートは平方米あたり

7.6 9の案外療験収削で被覆され、この被覆はシート表面全体および18ミクロンの厚さを有する 表面層上に安定かつ均一に分布される。

かくして得られたシートは太海輻射線による光 劣化に対して優秀な耐久性を示した。

賽 施 例 3

ポリ塩化ビニールシートを紫外稗吸収剤として 8ーヒドロキシーを一オクトキシーペンゾフエノ ンを使用して実施例1で述べたどとく処理した。 申々の試験条件は以下の通りであり、密別した 例理帯球へのシートの導入準度は実現である。

- 3ーヒドロキシーもーオクトキシー ペンソフェノンの俗の仏房 2 1 7 C

一箇別した処理者城の態度

1100

一処理時間

8 分

との机律時間の経過後、シートは平方米あたり 69の資外機吸収剤で装得され、との被機はシート表面全体および50ミクロンの厚さの岩面層に 安定かつ均一に分布する。

寒 施 切 4

11

試験条件は以下の通りである。

- 2-とドロキシー4-メトキシー 200 C ペンソフエノンの俗の温度

一密閉した処理帯域の態度

10 2 6

ニシートの子弟の指収

976

一机堆铸制

2 分

この処理時間の経過程シートは平方米あたり も69の名外態吸収部で被機され、この特種はシート要面全体および12ミクロンの埋さの装面値 上に安定かつ均一に分布する。かくして処理され たポリカーポネートシートは光劣化に対し耐久性 が良好である。

実施例 6

ABB板を、3ーヒドロキシー4ーメトキシーベンソフェノンを装外機吸収割として使用して、実施例1におけるごとく処理した。試験条件は以下の通りである。

ー 8ーヒドロキシー 6 ー メトキシー ペンソフエノンの浴の部度

2 0 5 C

一密閉した処理療域の重度

103C

ポリスチレンの不適明白色シートを、3 - ヒドロキシー6 - メトキシーペンソフェノンを求外物吸収剤として使用して実施例1のごとく処理した。 繊維条件は以下の適りであり、ポリスチレンシ

- 3-ヒドロキシーもーメトキシーペンゾ 205 ピ フェノンの俗の追版

一密閉した処理希域の部度

ートは干めしなかつた。

1040

一奶理時間

8 D 19

この処地時間の経過後シートは平方米当り3.2 りの名外段吸収剤で被検され、この破機はシート 時間全体および5.0 ミクロンの厚さの要節局上に 安定かつ均一に分布する。かくして処準されたポ リスチレンシートは光劣化に対し耐久性が良好で ある。

¥ 7% 例 B

半度明のボリカーボネートシートを、多ーヒドロキシー4ーメトキシーペンゾフェノンを求外継吸収削として使出して準備が1におけるごとく処理した。

12

. ...

一板の予無強度

8 5 C

一侧现時間

6 0· ##

この処理時間後、ABB板は179の紫外線吸収剤で被付され、この被機は板の表面および12ミクロンの厚さの表面補全体に安定かつ均一に分布する。これらの板は処理しない板より光劣化に対し明らかに耐久性が良好である。

実施例で

ポリプロピレン板を実施例1のごとく処理する。 東外郵吸収削はガイギー社から商品名チナヴィン P (TINUVIN P) として市販されているペンソト リアゾール誘導体である。

試験条件は次の消りである。

ーチナヴインPの谷の前度

1800

一密閉した処理帯域の風度

9 2 C

一板の予熱の指揮

9 2.C

一机线等侧

.8 &

この処理時間後、板け平方米当り3ヶ月のチナ サインPで被増され、この機構は板の表面全体を よび10ミクロンの厚さの表面優に安定かつ均一

14

に分布している。かくして処様されたポリブロビ レン初は光劣化に対し耐久性良好である。

本糸明の実際の駆像を破わせれば以下の辿りで ある。

- (1) 例知すべ自動品は50乃至120℃の幾度 で予熱する。
- (2) 蒸気状質の案外類吸収剤を含有する界態気を妨碍帯域に100万至260℃の秩序で加熱した波電外域吸収剤の導所により放散される蒸気を導入する。
- (3) 処理帯域を案外場吸収剤の必須により触和する。
- (4) 処理管域を案外線吸収制の条気により減越 和する。
- (5) 処理帯域を契外製映収割の有谷の裸底より(はい風度に目動態度補筋する。
- (e) お外級吸収制をペンソフェノンおよびペン ソトリアソール鉄温体からなる群から別んで行う。
- (7) 別用される納品は現化ビニルホモポリマー および共育合体、ポリスチレン、アクリロニトリ

18

5.添附書類の目録

(1) 切 和 等

1 迪

(z) |X| ıfri

(3) 委 作 状

1 👊

(4) 優先権証明書

1 111

6. 前記以外の発明者、代理人

(1) 疮则省

(2) 代 理 人

任 所 東京都港区西新橋1丁日2番9号

民

14

三并物產館內

联名 本 間

间所 朝 内 忠

同所 八木川

简所 纸 野 孝

同所 森 田 哲

ループタジェンーステレン共言を体、ポリカーポ ネートかよびポリオレフインからなる群から過ば れたプラステック材料である。

 代理人
 金
 丸
 銭

 代理人
 本
 川
 点

 代理人
 別
 内
 息

 代理人
 八
 木
 田
 茂

 代理人
 所
 財
 率
 平

 代理人
 会
 田
 百
 二

16